

Температурная зависимость экситонных полос в  $\text{Ag}_4\text{KI}_5$  и  $\text{AgK}_2\text{I}_3$

Галбадрах Р., Милославский В.К.\*

\* Харьковский Государственный Университет, Украина.

Температурная зависимость экситонных полос в пленках  $\text{Ag}_4\text{KI}_5$  и  $\text{AgK}_2\text{I}_3$  в интервале температур, включающим переход в суперионное состояние, была получена по методике /1/ примененной в /2/.

Для пленки  $\text{Ag}_4\text{KI}_5$  с толщиной 143 нм температурная зависимость экситонного края поглощения показана на Рис.1 где D-оптическая плотность пленки. Полуширина Г полосы  $A_1$ -экситона оценивалась по разности частот максимума полосы  $E_m$  и точки на его половине высоты на длинноволновом склоне. Как видно на Рис.1 и Рис.2 с ростом температуры экситонная полоса смещается по спектру немонотонно; до  $T_c$  она мало смещается в длинноволновую сторону, а при наступлении  $\gamma \rightarrow \beta$  перехода при  $T_c = 133$  К (оценка по точке перегиба кривой) резко смещается "назад" в коротковолновую сторону на 20 мэВ и далее с ростом Т до комнатной смещается опять в длинноволновую сторону медленно и без резких

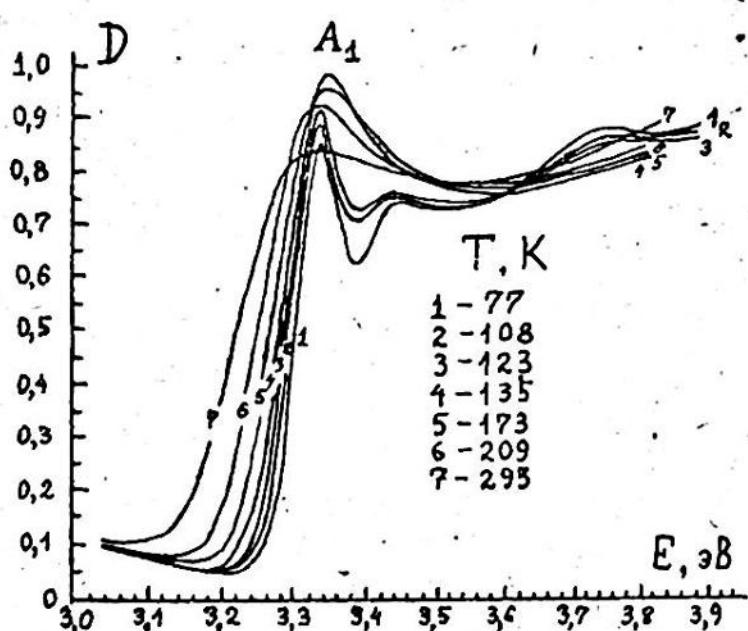


Рис.1.

Температурная зависимость  
экситонного края  
поглощения пленки  $\text{Ag}_4\text{KI}_5$ .  
Толщина пленки 143 нм.

скачков, хотя в этом интервале температур существует второй фазовый переход от менее разупорядоченной суперионной гексагональной  $\beta$ -фазы к более разупорядоченной кубической  $\alpha$ -фазе /3/. При температурах ниже  $T_c$   $\text{Ag}_4\text{KI}_5$  переходит в анизотропную кубическую фазу  $\gamma$ .

В отличие от зависимости  $E_{\text{пп}}(T)$ , на зависимости  $\Gamma(T)$  (Рис.2) двум фазовым переходам соответствует два заметно скачкообразных роста полуширины в узком температурном интервале, при этом по второму скачку можно оценить температуру  $\beta \rightarrow \alpha$  перехода 193 К (в/3/194.1 К).

Температурная зависимость экситонных полос в  $\text{Ag}_4\text{KI}_5$  изучена мало. В /3/ обнаружили резкие изменения полуширины (Рис.3), спектрального положения и интенсивности экситонных линий отражения от грани кристалла  $\text{Ag}_4\text{KI}_5$  при  $\gamma \rightarrow \beta$  фазовом переходе.

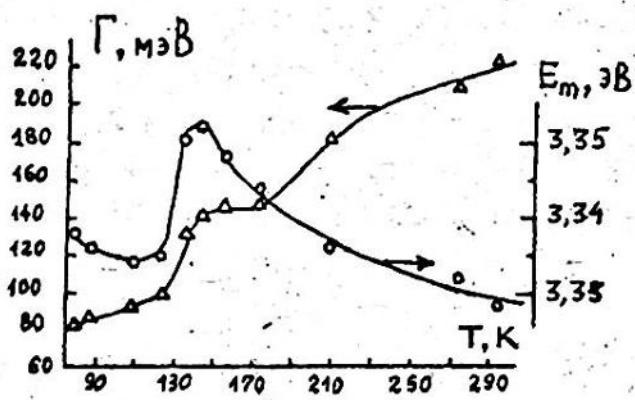


Рис.2.

Температурные зависимости полуширины и спектрального положения  $A_1$ -экситона в пленке  $\text{Ag}_4\text{KI}_5$  (Рис.1).

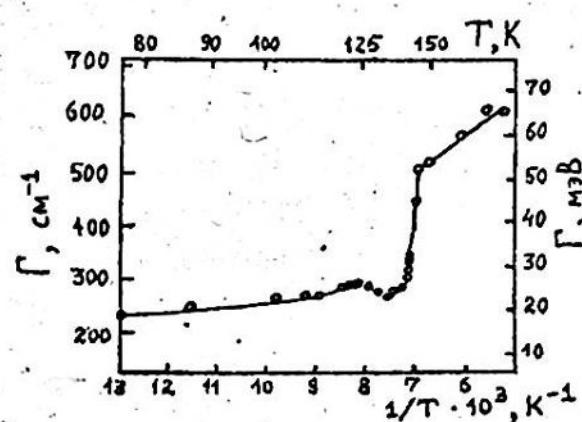


Рис.3.

Температурная зависимость полуширины экситонной линии отражения от грани монокристалла  $\text{Ag}_4\text{KI}_5$  /3/

В этой работе предполагается, что уширение экситонных линий при фазовых переходах связано с разупорядочением катионной подрешетки серебра. Для  $\gamma \rightarrow \beta$  перехода приводится значение  $T_c = 138.6$  К, что близко найденному нами значению  $T_c = 133$  К. В то же время на зависимостях  $\Gamma(T)$  на Рис.2 и 3 общим

является медленный температурный рост  $\Gamma$  до  $T_c$  и ее резкий рост в окрестности  $T_c$ . Аналогичное поведение  $\Gamma(T)$  наблюдается у  $\text{AgI}$  и твердых растворов  $\text{Ag}_{1-x}\text{Cu}_x\text{I}$ ,  $\text{AgI}_{1-x}\text{Br}_x$  в [2]. Как показано в [2] медленное температурное уширение экситонной полосы в области  $T < T_c$  определяется экситон-фононным взаимодействием, и при  $T \sim T_c$  резкое ее увеличение происходит благодаря экспоненциальному росту кулоновских флуктуаций при лавинообразном росте числа френкелевских дефектов, предшествующего перехода решетки в другую структуру. Идентичное поведение  $\Gamma(T)$  до и в окрестности  $T_c$  в комплексном соединении и в твердых растворах на основе  $\text{AgI}$  подчеркивает правильность и универсальность предложенного в [2] механизма перехода в суперионную фазу и показывает единую природу суперионной проводимости в этих веществах.

Отличия же кривых  $\Gamma(T)$  на Рис.2 и Рис.3 друг от друга состоят, во-первых, в том, что на Рис.3 виден один скачкообразный фазовый переход, в то время как на Рис.2-их два; во-вторых, в районе  $T \approx 122$  К на Рис.3  $\Gamma(T)$  ведет себя слегка немонотонно, что авторы [3] относят к некоему передпереходному процессу. Эти несогласия могут быть обусловлены различием свойств наших тонких пленок от свойств монокристаллов в [3] или худшим качеством образцов, использованных в [3]: не исключено, образование поверхностного слоя с измененным составом по реакции  $2\text{Ag}_4\text{KI}_5 \rightarrow 7 \text{AgI} + \text{AgK}_2\text{I}_3$ , благодаря метастабильности кристалла  $\text{Ag}_4\text{KI}_5$  и гигроскопичностью его поверхности. Слабый максимум в  $\Gamma(T)$  при  $T \sim 122$  К может быть образован также светорассеянием в массивном образце, неизбежного при фазовом переходе первого рода. Светорассеяние при температуре, предшествующей переходу в суперионную фазу в  $\text{AgI}$  и  $\text{RbAg}_4\text{I}_5$ , наблюдали сами же авторы [3] позже в [4].

На Рис.4 показаны температурные зависимости  $D_m = D_m(E_m)$  (оптическая плотность пленки в максимуме  $A_1$ -полосы) и величины  $\Gamma \times D_m$ . Величина  $\Gamma \times D_m$  пропорциональна площади под экситонной полосой и ее силе осциллятора  $f$  [1]. Как видно на Рис.4 зависимость  $f(T)$  аналогична зависимости  $\Gamma(T)$ ; в целом наблюдается температурный рост силы осциллятора полосы. Рост силы осциллятора, вероятно, связан с частичным запретом оптического перехода в экситонной полосе  $A_1$ . Тогда усиливающее с ростом  $T$  экситон-фононное

взаимодействие снимает постепенно этот запрет, что должно привести к наблюдаемому температурному росту  $\Gamma$ . Существует запрет дипольного перехода  $4d^{10} \rightarrow 4d^9 5s$  для изолированного иона  $Ag^+$  в кристалле KI. В кристалле  $Ag_4KI_5$  этот запрет частично сохраняется за счет p-d гибридизации в верхней валентной зоне /2/.

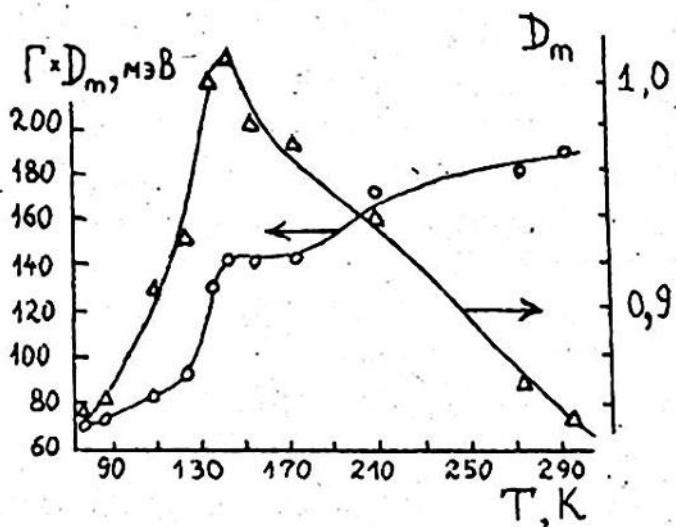


Рис.4

Температурные зависимости оптической плотности в максимуме  $A_1$ -полосы  $D_m$  и величины  $\Gamma \times D_m$  для пленки  $Ag_4KI_5$  (Рис.1)

Температурные изменения экситонного поглощения пленки  $AgK_2I_3$  показаны на Рис.5.

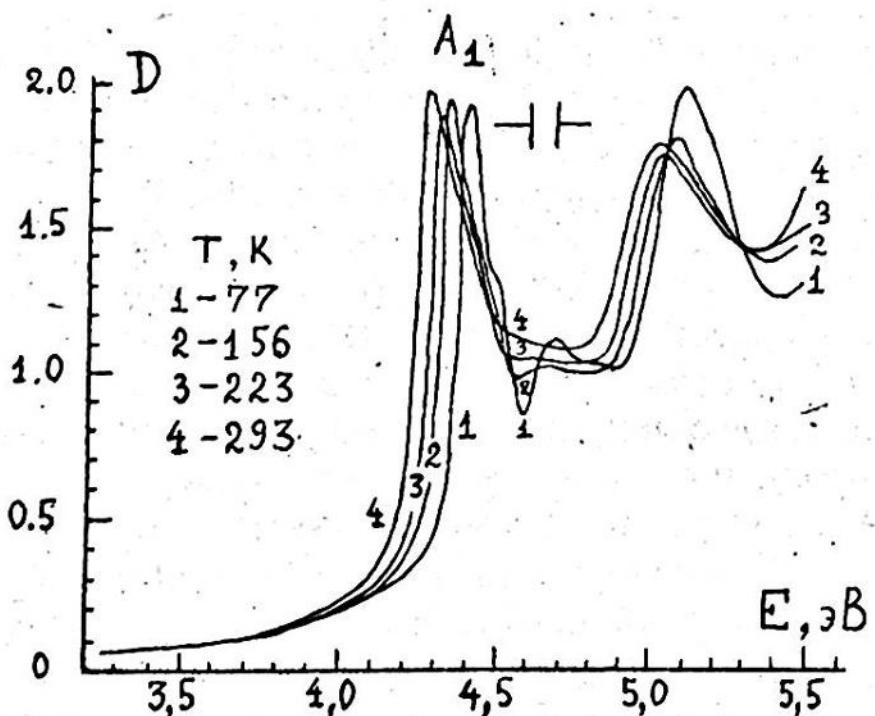


Рис.5

Температурная зависимость фундаментального края поглощения пленки  $AgK_2I_3$

На основе спектров на Рис.5 для  $A_1$ -экситона температурные зависимости параметров его полосы поглощения:  $E_m(T)$ ,  $\Gamma(T)$ .

$D_m(T)$ ,  $\Gamma(T) \times D_m(T)$  построены на Рис.6 и Рис.7. Как видно, в интервале температур от азотной до комнатной три основные параметры  $E_m$ ,  $\Gamma$ ,  $D_m \times \Gamma$  зависят линейно от температуры, при этом

$$E_m(T) = E_m(0) - \frac{dE_m}{dT}(0)T \quad \Gamma(T) = \Gamma(0) + \frac{d\Gamma}{dT}(0)T$$

$$\text{Здесь } E_m(0) = 4.478 \text{ эВ}, \quad \frac{dE_m}{dT}(0) = 6.1 \cdot 10^{-4} \text{ эВ / К},$$

$$\frac{d\Gamma}{dT} = 1.5 \cdot 10^{-4} \text{ эВ / К}, \quad \Gamma(0) = 80 \text{ мэВ.}$$

Длинноволновые смещения полос в  $\text{AgK}_2\text{I}_3$ , как и в  $\gamma\text{-AgI}$ , обусловлены температурным уменьшением запрещенного промежутка  $E_g$ , а линейные законы  $E_m(T)$  и  $\Gamma(T)$  свидетельствуют об отсутствии фазовых переходов в  $\text{AgK}_2\text{I}_3$  в данном температурном интервале.

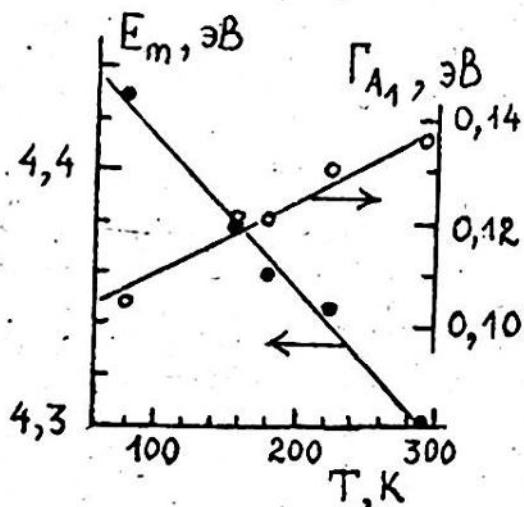


Рис.6

Температурные зависимости спектрального положения  $E_m$  и полуширины  $\Gamma$  экситонной  $A_1$  полосы пленки  $\text{AgK}_2\text{I}_3$  (Рис.5).

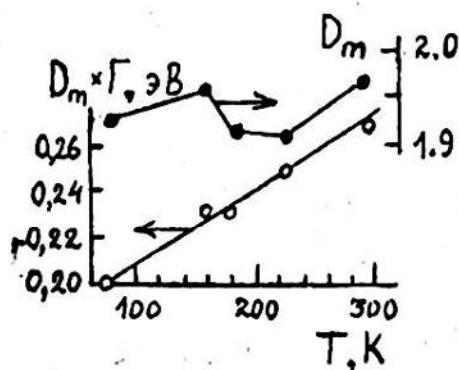


Рис.7

Температурные зависимости оптической плотности  $D_m$  в максимуме  $A_1$ -полосы и величины  $D_m \times \Gamma$  пленки  $\text{AgK}_2\text{I}_3$  (Рис.5).

Линейный температурный рост силы осциллятора полосы мы связываем с частичным запретом оптического перехода в экситонной полосе  $A_1$ . По данным разных авторов /5,6,7/, в спектре кристаллофосфора  $\text{KI:Ag}^+$  ( $x < 0.01$ , где  $x$ -молярная концентрация в смеси  $(\text{AgI})_x \cdot (\text{KI})_{1-x}$ ) появляются полосы поглощения изолированных ионов серебра, лежащие в области прозрачности  $\text{KI}$ , эти факты указывают на существенное участие ионов серебра в формировании энергетического

спектра  $\text{AgK}_2\text{I}_3$ . В свою очередь, такое участие может осуществляться либо через  $4d^{10}$ -либо через  $4d^95s$ -конфигурации иона серебра, переходы между которыми дипольно запрещены. Тогда краевые оптические переходы в кристалле  $\text{AgK}_2\text{I}_3$ , происходящие с изменением состояния ионов серебра, должны иметь признаки запрета, в число которых можно отнести наблюдаемый нами рост силы осциллятора полосы с температурой. С этим заключением согласуется также меньшая энергия спин-орбитального взаимодействия  $\Delta_{\text{co}}=0.4$  эВ в  $\text{AgK}_2\text{I}_3$  по сравнению с  $\Delta_{\text{co}}=0.82$  эВ в  $\gamma\text{-AgI}$  [2].

Как мы видим, в результатах температурных исследований спектров комплексных соединений  $\text{Ag}_4\text{KI}_5$  и  $\text{AgK}_2\text{I}_3$  находят подтверждения вывод о существенном участии френкелевских дефектов в уширении экситонных полос лишь в узкой области температур вблизи точки фазового перехода. Обнаруживается также температурный рост силы осциллятора краевого экситона обоих соединений, связанный с частичным запретом междузонного оптического перехода в этих соединениях.

#### Резюме

В температурной зависимости параметров экситонной полосы поглощения ( $n=1$ ) в  $\text{Ag}_4\text{KI}_5$  обнаружены особенности при фазовых переходах  $\gamma \rightarrow \beta$  ( $T_c=133$  К; переход в суперионную фазу) и  $\beta \rightarrow \alpha$  ( $T_c=193$  К). В пленках  $\text{Ag}_4\text{KI}_5$  и  $\text{AgK}_2\text{I}_3$  установлен температурный рост интегрального поглощения, обусловленный стимулированным экситон-фононным взаимодействием, снятием частичного запрета на оптический переход между верхом валентной зоны и дном зоны проводимости соединений.

#### Литература

1. Юнакова О.Н. Дисс.канд.физ-мат.наук, Харьков, 1987. -184с.
2. Галбадрах Р. Дисс.канд.физ-мат.наук, Харьков, 1994. -144с.
3. Акопян И.Х., Громов Д.Н., Мищенко А.В. и др ФТТ -1984. -Т.26, вып.9. -с.2628-2633.
4. Акопян И.Х., Громов Д.Н., Новиков Б.В. ФТТ -1989. -Т.31, №8. -с.252-254.
5. Fussgaenger K., Martienssen W., Bilz H. Phys.Stat.Sol. -1965.. -v.12, №1. -p. 383-397.
6. Којита К., Sakurai M., Којита Т. J.Phys.Soc.Jap. -1968. -v.24, №4. -p. 815-817.
7. Гинзбург Р.И. Труды Инст.физики и астрон. АН Эс.ССР: Исследования по люминесценции, Тарту, 1958. -№8 -с.68-73.

Работа выполнена на Кафедре физической оптики Харьковского Государственного Университета (Украина) в 1994 году.